



一种二硒化铂面内拼图结构材料及其制备与调制方法

专利名称: 一种二硒化铂面内拼图结构材料及其制备与调制方法
专利类别: 发明
申请号: 2016103244774
第一发明人: 王业亮
其它发明人: 邵岩;武旭;朱诗雨;王裕祺;刘中流;高鸿钧
专利授权日期: 2020-02-11

[关闭窗口](#)

